PAT-NO:

JP363232360A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63232360 A

TITLE:

SEMICONDUCTOR DEVICE AND MANUFACTURE

THEREOF

PUBN-DATE:

September 28, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KANEDA, AIZO SERIZAWA, KOJI MITANI, MASAO MURAKAMI, HAJIME

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

APPL-NO:

JP62063706

APPL-DATE:

March 20, 1987

INT-CL (IPC): H01L023/50, H01L021/60

US-CL-CURRENT: 29/825, 257/787 , 438/FOR.375

### ABSTRACT:

PURPOSE: To contain a large chip in a small package at a distance between the end of the chip and the end of the package 1mm or shorter by composing it of the chip having a bonding pad, leads connected by gang bonding to the pad, and resin for sealing the chip.

CONSTITUTION: Tabs for placing chips are eliminated at Ni/Sn-plated Cu-lead frames 1, and the ends of the frames 1 directed toward the interior of a package are all concentrated at the short side of the chips 2. The tip ends of the frames 1 are stepwisely formed in a gull-wing shape, and gang bonded simultaneously by a bonding pad 3 with gold bump and a TAB inner bonder of a hot press disposed at two short sides of the chip to be bonded. Thus, since it employs a structure in which only the ends of the chips are bonded, a distance between the end of the chip and the end of the package is set to 1mm or shorter.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

#### ⑩ 公開特許公報(A) 昭63-232360

(s) Int Cl. 4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和63年(1988)9月28日

H 01 L 23/50 21/60 K - 7735 - 5F6918-5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全5頁)

半導体装置及びその製造方法 図発明の名称

> 昭62-63706 20特

昭62(1987)3月20日 ②出 願

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 砂発 明 愛 田 = 者 金

所生產技術研究所內

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 弘 芹 沢 73発 明 者

所生產技術研究所內

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 男 明 正 四発 者

所生產技術研究所内

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 村 ⑫発 明 者 上 元

所生産技術研究所内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 株式会社日立製作所 印出 願 人

弁理士 小川 外1名 砂代 理 勝男 人

紐

発明の名称

半導体装置及びその製造方法

- 2. 特許請求の範囲
  - ポンディングパッド部を有する半導体テップ 、該ポンディングパッド部とギャングポンテ ィングにより接続されたリードテレームと、診 半導体チップを密封する樹脂とからなることを 特徴とする半導体装置。
  - 2. 特許請求の範囲第1項において、骸ポンディ ングパッドがチップの短辺に沿って、配置され ていることを特徴とする半導体装置。
  - 3 特許請求の範囲第1項において、設ポンディ ング接続される箇所のリードテレールが、数半 **趙加工が施されていることを特徴とする半導体 装置。**
  - 4. エッチングフレームを、搭載する半導体チッ プのポンディングパッド郎に対応した形状にエ

ド部と接続する箇所のフレーム厚を該半導体テ ップの下個に配置されるフレーム厚に比べて厚 くなるようにエッチングする工程と、該接続簡 所上にパンプを形成し、数半導体チップのポン ディングパット 配とギャングポンディングする 工程と、該半導体業子を樹脂對止する工程とか らなることを特徴とする半導体装置の製造方法。

- 5. 特許請求の範囲第4項において、リードフレ ームの接続箇所が、選性加工によりパンプ状の 盛り上げ加工を施してあることを特徴とする半 導体装置の製造方法。
- 5 発明の詳細な説明
- 〔 産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置とその製造方法に係り、特 導体チップ面に対して、ギャルウィング状に段 . にサイズの大きいチップを小型・薄型のパッケー - ジに搭載・実装するのに好適な半導体装置および その製造方法に関する。

〔従来の技術〕

従来、LSIチップをブラスチックパッケージ ッチング加工する工程と、酸ポンディングパッ に搭載する方法としては、パッケージの中央部に

チップを搭載するためのチップ寸法大のタブが配置され、チップ 4 辺にポンディングパッド部が配置されたチップを散タプ上に接着・搭載し、リードフレームの先端部を談チップの 4 辺方向に配置して、該パッド部と該リード先端部とを金線で相互結鎖される構造をとってきた。

しかし、この得意では、チップとリードフレームの先端部との距離を、金線が結線できるがあり、チップの端部とパップをも必要が大きなかった。ない、大きなであった。ない、大きなであった。では、ケージになり、大きであったの大きながった。では、ケージをないが、大きであった。では、ケージをないが、中央でのようには、然がしている。タブトには、ないののクラックは経験の結果であるために好適な構造とは云えなかった。

この問題点に対処するため、特開昭 60 - 167454 に提案されているように、リードフレームの先端 をすべてチップの短辺側に配置し、タブをなくし

法では、チップ端とパッケージ端の距離は少なくともi = 2 mm以上必要であり、大チップを小さいパッケージに収納するための配慮がなされていなかった。さらに、チップの短辺2辺値にリードフィレームの先端を配置して、フレーム上に絶縁フィレムを設置し、2辺配置されたパッド部をワイヤルンディングにて相互結線される。いわゆるタボレスパッケージには、生産コスト増大という不都合点があった。

本発明の目的は、チップ端とパッケージ端との 距離を 10 mm以下にして、大チップを小さいパッケージに収納することにあり、あわせて、絶縁フィルム張りつけなどの生産工数およびコストの増大のない、高信頼・低コストに特徴のある半導体装置およびその製造方法を提供することにある。 〔問題点を解決するための手段〕

上記目的は、ポンディングパッド部を有する半 導体チップと、該ポンディングパッド部と、ギャ ングポンディングにより接続されたリード<del>プレー</del> 土と、該半導体チップを密封する樹脂とからなる さらに、チップ長辺側の寸法が大きいチップに対して、パッケージ長辺側の寸法をさらに大きくとらなければ金額を結鎖する際にチップ端部と金額とが接触するので、真の意味で大チップを搭載するのに好適な構造とは云えなかった。

[ 発明が解決しようとする問題点]

上記したように、チップの4辺にリードフレームの先端を配置して、ワイヤポンディングにて、 ポンディングパッド部とを相互結鎖する従来の方

半導体装置及びエッチングフレームを、搭載する 半導体チップのポンディングパッド部に対応した 形状にエッチング加工する工程と、該ポンプ・シングが、フレーム原を設する箇所のフレーム原に出発やイングを設けるフレームのは比較では 体チップの下側に配置されるフレームの設定が 体チップを形成し、該半導体チップがある イングペット部とギャングポンディングが近 と、該半導体業子を樹脂對止する工程とからなる 半導体装置の製造方法により選成される。

## (作用)

本発明によれば、チップ上のボンディングバッド部がチップの端部に沿って配置され、バンブをかいして、エッチングフレーム先端部を直接、チップの端部のみで接合する構造をとるために、チップ端部とパッケージ端部との距離を1 m以下に設計できる。

また、エッチングフレームの先端部はあらかじめブレス加工によってギャルウィング状に段差加工を応したのちにチップとパンプをかいして接合

されるか、又は、エッチングフレームの厚さを制御して、リードフレームとチップ表面は接触しないように構成されているから、絶縁フィルム侵りつけなどの工程が必要でなく、工数が少なくてすむ。

また、ウェーハー上でギャングポンディングのためのパンブ形成をすると、チップのコストは高くつくが、エッチングフレーム上にレジスト処理した後にめっき処理にてフレーム先端部にパンプを形成し、ギャングポンディングすることにより、ポンディングパットがA1膜の通常のLSIチップを使うことができ、トータルコストが低減できる。

また、エッチングフレームを使うことによって、接続すべきフレーム先端部を100μπ幅以下にまで細く設計でき、ギャルクィング状に段差加工を施こすので、その弾性によって、チップとリードフレームとの熱膨張係数差による応力が緩和できる。パンプをAu(金),リードフレーム材をSn/Niめっきした銅としたとき、その接合強度

Agペーストで接続してもよい。

### 〔與施例〕

## 〔寒施例一1〕

以下、本発明の一実施例を第1図により説明す る。第1凶に示したように、Ni/Snめっきされ た C u リードフレーム 1 には、従来のリードフレ ーム形状とは違い、チップを搭載するタプをなく す。パッケージの内部に向かうフレームの先端部 をすべてチップ2の短辺側に集中する構造をとる フレームの先端部は第2図の断面図に示されてい るようにギャルウィング状に段差加工を施こし、 チップの短辺側の2辺に配置された金パンプ付の ポンディングパッド 部 3 と 熱 プレス の T A B 用 イ ンナーポンダで一括にギャングポンディングして、 接合した。その詳細な断面図を第 3 図に示した。 段差加工の施こされたリードフレーム1は金パン ブ 8 をかいして、ポンディングパッド邸の A.1/ Ti/Pd 3 層, 6 と接合される。その後、従来の トランスファモールド法によって球形石英フィラ 入りエポキシレジン4で樹脂封止した。その後、

は50g/接点と測定され、通常のA1パッドと金ワイヤの接続強度より約一桁も強度が高く、製品の耐温度サイクル性は従来のワイヤポンディング品に比べて劣らない。

また、エッチングフレームを使うので、ブレス加工フレームのようにエッジ部にパリがなく、温度サイクルあるいは製品のはんだリフロー時にエッジ部から発生するレジンクラックの不良率を低減できる。

さらに、ハーフを使うとして、ハーフを使うとして、ハースを使うという。この場合は、カームを変えない。このでは、カームの生産がある。このでは、カームを変えて、ののでは、カームを変えて、ののでは、カームを変えて、通常のでは、カームを変えている。のがイボンディングに使用で、通常のがイボンディングに使用で、通常のがイボンディングに使用で、通常のがイボンディングに使用で、通常のがイボンディングに使用で、通常のがイボンディングに使用で、通常のがイボンディングに使用で、通常のがイボンディングに使用で、通常のがイボンディングに使用できる。

通常のブロセスである、 2 次キュア、リード切断・成形、半田ディップ工程を経て、パッケージを製作した。

## 〔寒施例一2〕

第 1 図で示された如くの平面形状、つまり、搭 載する半導体チップのポンディングパッド部に対 応した形状に、エッチングフレームをエッチング 加工し、その後、150μπ厚のエッチング銅フレ ームを、先端部およびテップ下面と重ならない部 分を除いてハーフエッチし、板厚75μmとした。 その後、レジスト処理をへて、フレーム先端部の みに金めっきしてパンプを形成した。その後、所 定の Ni/Sn めっきを施こし、上面図が第1図の 形状のフレーム1を得た。実施例-1と同様に、 ポンティングパッドがチップの短辺側の 2 辺に配 置されたチップ 2 ( ポンディングパッド材質はAL) と上記エッチングフレーム1とを、TAB用ィン ナーポンダで一括にギャングポンディングした。 ポンディング部3の鮮細を第4図に示す。フレー ム側9に形成された金パンプは通常のA1パット

10 と咬合され、ハーフェッチにより板厚が 75μm となっているので、チップ組立て後もリードフレ ームとチップ表面とは接触していなかった。その 後、通常の工程のトランスファモールド工程、リ ード切断・成形、半田ディップ工程をへて、パッ ケージを製作した。

#### 〔 吳施例 - 3 〕

分温度サイクル試験を実施した結果、いずれも 1000サイクルまで断線が超められず標準ワイヤ ポンディング品と比較して差が超められなかった。 〔発明の効果〕

本発明によれば、チップの端部とパッケージ端部との距離を 1.0 m 以下に設計できるので、大きなチップを小さなパッケージに実装できる効果がある。

さらに、テップ設面とフレームとは接触しないように、パッド部とフレームとが一括にギャングポンディングされるので、絶縁膜をはりつける工程やダイポンディング工程が省略でき、効率よく生産できる。

## 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例を示す、上面透視図、第2 図は第1 図の級断面図、第3 図はチップとフレーム先端部との接合部の拡大断面図、第4 図はパンプをフレーム先端部に形成した実施例を示す接合部の拡大断面図、第5 図はフレーム先端部をプレス加工によってもり上げた後、Auめっきし

- 1 と同じ工程を経て、パッケージを製作した。 【 実施 例 - 4 】

150μm 厚のエッチング鎖フレームを除いているないのエッチンの強いのではないのではないのではないのではない。その後のではないのではないのではない。ないのはないのではないのではない。というないがでは、カームを強いないができない。ないでは、カームを強いないがでは、カームを強いないがでし、カームを強いないがでし、カームを強いないがでし、カームを強いないがでし、カームを強いないないがでし、カームを強いないがでし、カームを強いないがでし、カームを強いないがでし、カームを強いないがでは、カームを強いないがである。(モールド時はフェイスアップ)

実施例 1 ~ 4 ともに、チップ短辺側にポンディング部を 2 辺配世したので、短辺側チップ端とパッケージ端部との距離が 0.5 mm に実装できた。実施例 1 ~ 4 で得た試作品を - 55 c~150 cの各 30.

たフレームとパッド部を軟質接着で接合した実施 例を示す、接合部の断面図である。

1 …リードフレーム、2 … L S I チップ、5 … ボンディング部、4 …モールドレジン、5 … S i、6 … A 1 / T i / P d 3 層 パッド、7 … パッシベーション膜、8 … A u パンプ、9 … ハーフェッチフレーム、10 … A 1 パッド、11 … A u メッキ、12 … 軟質接着剤。



# 特開昭63-232360(5)

